# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLI	CATION OF: Wolfgang LORTZ, et al.	GAU:							
SERIAL NO:	New Application	EXAMINER:							
FILED:	Herewith								
FOR:	STABILIZED, AQUEOUS SILICON DIOXIDE DISPE	ERSION							
REQUEST FOR PRIORITY									
	NER FOR PATENTS IA, VIRGINIA 22313								
SIR:									
☐ Full benef	, filed , is claimed pursuant to the								
§119(e):	fit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) <u>Application No.</u> 60/405,739	<u>Date Filed</u> August 26, 2002							
	s claim any right to priority from any earlier filed applications of 35 U.S.C. §119, as noted below.	ations to which they may be entitled pursuant to							
In the matter of	of the above-identified application for patent, notice is he	ereby given that the applicants claim as priority:							
COUNTRY Germany	<u>APPLICATION NUMBER</u> 102 38 463.0	MONTH/DAY/YEAR August 22, 2002							
	es of the corresponding Convention Application(s) omitted herewith								
	e submitted prior to payment of the Final Fee								
	iled in prior application Serial No. filed								
Receip	submitted to the International Bureau in PCT Application of the certified copies by the International Bureau in a wledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.								
☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and									
□ (B) A <sub>1</sub>	oplication Serial No.(s)								
	are submitted herewith								
□ will be submitted prior to payment of the Final Fee									
		Respectfully Submitted,							
		OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.							
228:	<b>      </b>	Norman F. Oblon Registration No. 24,618							
Tel. (703) 413-30 Fax. (703) 413-22 (OSMMN 05/03)	220	Frederick D. Vastine, Ph.D. Registration No. 27,013							

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



# Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 38 463.0

Anmeldetag:

22. August 2002

Anmelder/Inhaber:

Degussa AG, Düsseldorf/DE

Bezeichnung:

Stabilisierte wässerige Siliciumdioxid-Dispersion

IPC:

C 09 C, C 01 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

> München, den 31. März 2003 **Deutsches Patent- und Markenamt** Der Präsident

Im Auftrag

Franci

30

#### Stabilisierte, wässerige Siliciumdioxid-Dispersion

Die Erfindung betrifft eine wässerige, im sauren pH-Bereich stabile Siliciumdioxid enthaltende Dispersion, deren Herstellung und Verwendung. Die Erfindung betrifft ferner ein Pulver, welches zur Herstellung der Dispersion verwendet werden kann.

Siliciumdioxid-Dispersionen sind im sauren pH-Bereich in der Regel nicht stabil. Eine Möglichkeit zur Stabilisierung solcher Dispersionen bietet zum Beispiel die Addition von Aluminiumverbindungen.

WO 00/20221 beschreibt eine im sauren Bereich stabile, wässerige Silciumdioxid-Dispersion. Sie wird hergestellt, indem in einem wässerigen Medium Siliciumdioxidpartikel mit Aluminiumverbindungen in Kontakt gebracht werden. Die Menge an Aluminiumverbindung, die zur Herstellung der in der `221 Anmeldung beanspruchten Dispersion nötig ist, kann über das Ansteigen des Zetpotentials verfolgt werden und ist dort

erreicht, wo der Anstieg der Zetapotentialkurve gegen Null geht bzw. ein Plateau erreicht ist. Die `221 Anmeldung

20 beansprucht auch Dispersionen in denen das Zetapotential nur 50% des maximal erreichbaren Wertes erreicht. In jedem Fall zeigt das Zetapotential der beanspruchten Dispersionen stark positive Werte von bis zu 30 mV. Dies bedeutet, dass die ursprünglich negativen geladenen Siliciumdioxidpartikel

25 durch das Hinzufügen der Aluminiumverbindung nun

durch das Hinzufügen der Aluminiumverbindung nun vollständig kationisiert vorliegen. Die beanspruchte Dispersion weist zwar eine gute Stabilität auf, stellt jedoch, da die Oberfläche mit positiv geladenen Aluminiumspezies belegt ist, keine Siliciumdioxid-

Dispersion mehr dar. Dies ist von Nachteil bei Anwendungen bei denen die Dispersion mit anionischen Substanzen oder Dispersionen in Kontakt gebracht wird. Dabei kann es beispielsweise zu unerwünschten Ausflockungen oder Sedimentation kommen. US 2,892,797 dagegen beschreibt eine wässerige
Siliciumdioxid-Dispersion, die durch Behandlung mit einem
Alkalimetallat stabilisiert wird. Besonders bevorzugt ist
Natriumaluminat. Die Stabilisierung erfolgt durch das

5 Anion, zum Beispiel [Al(OH)4]. Die Dispersionen sind
gewöhnlich stabil in einem pH-Bereich zwischen 5 und 9. Das
Zetapotential, des so behandelten Pulvers, weist ein
negatives Zetapotential auf. Als nachteilig bei diesem
Verfahren kann sich die nachträgliche Entfernung des

10 Kations, zum Beispiel durch Ionenaustauschverfahren,
erweisen. Bei speziellen Anwendungen, wie zum Beispiel beim
chemisch-mechanischen Polieren, sind Alkalikationen in der
Regel unerwünscht. Nachteilig ist ferner die geringe
Stabilität in stärker sauren Medien unterhalb pH 5.

Aufgabe der Erfindung ist es eine Siliciumdioxid-Dispersion bereitzustellen, die im sauren Bereich stabil ist, ohne dass die Eigenschaften des Siliciumdioxidpulvers durch Umladen auf der Partikeloberfläche verändert werden müssen.

Gegenstand der Erfindung ist eine wässerige Dispersion enthaltend Siliciumdioxidpulver mit einem Gehalt an Siliciumdioxid von 10 bis 60 Gew.-%, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass

- die Dispersion in einem pH-Bereich zwischen 2 und 6 stabil ist,
- die Dispersion zusätzlich mindestens eine
  Verbindung enthält, die in wässeriger Lösung im pHBereich zwischen 2 und 6 wenigstens teilweise in
  Form mehrwertiger Kationen löslich ist und die
  Kationen in einer silicatischen Umgebung als
  anionischer Bestandteil der Partikeloberfläche des
  Silciumdioxidpulvers stabil sind,
  - das Verhältnis der kationenliefernden Verbindung und der Oberfläche des Siliciumdioxides zwischen

15

20

0,001 und 0,1 mg kationenliefernde Verbindung/m<sup>2</sup> Siliciumdioxid-Oberfläche liegt, wobei die kationenliefernde Verbindung als Oxid berechnet ist und

5 - das Zetapotential der Dispersion Werte kleiner Null oder gleich Null aufweist.

Das Zetapotential ist das nach außen wirksame Potential der Teilchen und stellt ein Maß der elektrostatischen Wechselwirkung zwischen einzelnen Partikeln dar. Es spielt eine Rolle bei der Stabilisierung von Suspensionen und insbesondere von Dispersionen mit dispergierten, ultrafeinen Partikeln. Das Zeta-Potential kann beispielsweise bestimmt werden durch Messung des kolloidalen Vibrationsstroms (CVI) der Dispersion oder durch Bestimmung der elektrophoretischen Mobilität.

Unter kationenliefernden Verbindungen gemäss Erfindung sind stets solche zu verstehen, die in wässeriger Lösung im pH-Bereich zwischen 2 und 6 wenigstens teilweise in Form mehrwertiger Kationen löslich sind und wobei diese Kationen in einer silicatischen Umgebung als anionisches Zentrum stabil sind. Dies sind Verbindungen, die Ca, Sr, Ba, Be, Mg, Zn, Mn, Ni, Co, Sn, Pb, Fe, Cr, Al, Sc, Ce, Ti und Zr als Kation aufweisen.

Unter silicatische Umgebung ist zu verstehen, dass die Kationen der oben genannten Metalle in Form von Metall-Sauerstoff-Bindungen mit den Siliciumatomen der Siliciumdioxidoberfläche vorliegen. Sie können auch Siliciumatome in der Siliciumdioxidstruktur ersetzen.

Unter einem anionischen Bestandteil ist ein Bestandteil zu verstehen, der die negative Ladung der Oberfläche eines Siliciumdioxidpulvers, gemessen als Zetapotential, nicht verändert oder zu negativeren Werten hin verschiebt.

Unter stabil ist zu verstehen, dass die Partikel des Siliciumdioxidpulvers in der Dispersion nicht weiter agglomerieren und die Viskosität der Dispersion innerhalb eines Zeitraums von mindestens einer Woche sich nicht oder nur geringfügig (Anstieg der Viskosität um weniger als 10%) ändert.

Bevorzugte kationenliefernde Verbindungen können amphotere Verbindungen mit Be, Zn, Al, Pb, Fe oder Ti als Kation und Mischungen dieser Verbindungen sein.

Amphotere Verbindungen sind solche, die sich bei gegebenen pH gegenüber einer stärkeren Säure als Base und gegenüber einer stärken Base als Säure verhalten.

Besonders bevorzugte kationenliefernde Verbindungen können Aluminiumverbindungen sein, wie zum Beispiel

Aluminiumchlorid, Aluminiumhydroxychloride der allgemeinen Formel Al(OH) $_x$ Cl mit x=2-8, Aluminiumchlorat, Aluminiumsulfat, Aluminiumnitrat, Aluminiumhydroxynitrate der allgemeinen Formel Al(OH) $_x$ NO $_3$  mit x=2-8, Aluminiumacetat, Alaune wie Aluminiumkaliumsulfat oder

Aluminiumammoniumsulfat, Aluminiumformiate,
Aluminiumlactat, Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxidacetat,
Aluminiumisopropylat, Aluminiumhydroxid, Aluminiumsilikate
und deren Gemische. Aluminiumsilikat kann beispielsweise
Sipernat 820 A, Fa. Degussa AG sein, welches ein

feinteiliges Aluminiumsilikat mit ca. 9,5 Gew.-% Aluminium als  $Al_2O_3$  und ca. 8 Gew.-% Natrium als  $Na_2O$ , oder ein Natriumaluminiumsilikat in Form eines Zeolith A sein.

Die Art des Siliciumdioxidpulvers in der erfindungsgemässen Dispersion ist nicht beschränkt. So können durch Sol-Gel
Verfahren, durch Fällungsverfahren oder durch pyrogen Verfahren hergestellte Siliciumdioxidpulver eingesetzt werden. Es kann ein mit Siliciumdioxid vollständig oder teilweise umhülltes Metalloxidpulver sein, unter der

Maßgabe, dass dessen Zetapotential im pH-Bereich zwischen 2 und 6 gleich oder kleiner Null ist.

Bevorzugt kann pyrogen hergestelltes Siliciumdioxidpulver eingesetzt werden.

Unter pyrogen gemäß der Erfindung ist die Bildung von Siliciumdioxid durch Flammenhydrolyse einer siliciumhaltigen Verbindung oder von siliciumhaltigen Verbindungen in der Gasphase in einer Flamme, die durch die Reaktion von einem Brenngas und einem sauerstoffhaltigen

Gas, bevorzugt Luft, erzeugt wird, zu verstehen. Geeignete siliciumhaltige Verbindungen sind zum Beispiel Siliciumtetrachlorid, Methyltrichlorsilan, Ethyltrichlorsilan, Propyltichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Alkoxysilane und deren Mischungen.

Besonders bevorzugt ist Siliciumtetrachlorid. Geeignete Brenngase sind Wasserstoff, Methan, Ethan, Propan, wobei Wasserstoff besonders bevorzugt ist. Bei der Flammenhydrolyse werden zunächst hochdisperse, nicht poröse Primärpartikel gebildet, die im weiteren Reaktionsverlauf

zu Aggregaten zusammenwachsen und diese sich weiter zu Agglomeraten zusammenlagern können. Die Oberfläche der pyrogen hergestellten Siliciumdioxidpartikel weisen Silanolgruppen (Si-OH) und Siloxangruppen (Si-O-Si) auf.

Pyrogen hergestellte Siliciumdioxidpulver umfassen auch dotierte Siliciumdioxidpulver und pyrogen hergestellte Silicium-Metall-Mischoxidpulver, unter der Maßgabe, dass deren Zetapotential im pH-Bereich zwischen 2 und 6 gleich oder kleiner Null ist.

Die Herstellung dotierter Pulver ist beispielsweise in DE-30 A-196 50 500 beschrieben. Typische Dotierkomponenten sind zum Aluminium, Kalium, Natrium oder Lithium. Der Anteil der Dotierkomponente ist in der Regel nicht größer als 1 Gew.-%.

20

30

Unter pyrogen hergestellten Mischoxidpulver sind solche zu verstehen, bei denen beide Vorläufer des Mischoxides gemeinsam in der Flamme hydrolysiert werden. Typische Mischoxidpulver sind Silicium-Aluminium-Mischoxide oder Silicium-Titan-Mischoxide.

Gemäß einer besonderen Ausführungsform kann das Verhältnis der kationenliefernden Verbindung und der Oberfläche des Siliciumdioxides bevorzugt zwischen 0,0025 und 0,04, und besonders bevorzugt zwischen 0,005 und 0,02 mg

10 kationenliefernde Verbindung/ $m^2$  Siliciumdioxid-Oberfläche liegen.

Die Siliciumdioxid-Oberfläche entspricht der nach DIN 66131 bestimmten spezifischen Oberfläche des Siliciumdioxidpulvers. Die BET-Oberfläche kann zwischen 5 und 600 m²/g liegen, wobei der Bereich zwischen 30 und 400 m²/g bevorzugt und der Bereich zwischen 50 und 300 m²/g besonders bevorzugt ist.

Der pH-Wert der erfindngsgemäßen Dispersion liegt zwischen 2 und 6. Bevorzugt kann er zwischen 3 und 5,5 liegen. Besonders bevorzugt kann er bei einer BET-Oberfläche des Siliciumdioxidpulver von bis zu 50  $\text{m}^2/\text{g}$  zwischen 3 und 4, bei einer BET-Oberfläche zwischen 50 und 100  $\text{m}^2/\text{g}$  zwischen 3,5 und 4,5, bei einer BET-Oberfläche zwischen 100 und 200  $\text{m}^2/\text{g}$  zwischen 4 und 5 und bei einer BET-Oberfläche von mehr als 200  $\text{m}^2/\text{g}$  zwischen 4,5 und 5,5 liegen.

Der pH-Wert kann, falls erforderlich, durch Säuren oder Basen eingestellt werden. Bevorzugte Säuren können Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure oder Carbonsäuren, wie zum Beispiel Essigsäure, Oxalsäure oder Zitronensäure sein. Bevorzugte Basen können Alkalihydroxide, wie KOH oder NaOH, Ammoniak, Ammoniumsalze oder Amine sein. Falls erforderlich können durch Zugabe von Salzen Puffersysteme gebildet werden.

20

30

35

Gemäß einer besonderen Ausführungsform kann die Viskosität der erfindungsgemäßen Dispersion, bei einer Scherenergie von 1,28 s<sup>-1</sup>, mindestens 10% niedriger sein als die Viskosität einer Dispersion gleicher Zusammensetzung, jedoch ohne kationenliefernde Verbindung. Bevorzugterweise kann die Viskosität 25%, besonders bevorzugterweise kann sie 50% niedriger sein, als bei einer Dispersion gleicher Zusammensetzung, jedoch ohne kationenliefernde Verbindung.

Gemäß einer besonderen Ausführungsform kann die Anzahl der Agglomerate mit einer Größe von mehr als 1 µm in der erfindungsgemäßen Dispersion mindestens 50% niedriger sein als die Anzahl in einer Dispersion gleicher Zusammensetzung, jedoch ohne kationenliefernde Verbindung. Bevorzugterweise kann die Anzahl der Agglomerate mit einer Größe von mehr als 1 µm 75%, besonders bevorzugterweise kann sie 90% niedriger sein, als bei einer Dispersion gleicher Zusammensetzung, jedoch ohne kationenliefernde Verbindung.

Die erfindungsgemäße Dispersion kann ferner
Konservierungsstoffe enthalten. Geeignete
Konservierungsmittel können zum Beispiel
Benzylalkoholmono(poly) hemiformal,
Tetramethylolacetylendiharnstoff, Formamidmonomethylol,
Trimethylolharnstoff, N-Hydroxymethylformamid, 2-Brom-2nitropropan-1,3-diol, 1,6-Dihydroxy-2,5-dioxahexan,
Chlormethylisothiazolinon, Orthopenylphenol, Chloracetamid,
Natriumbenzoat, Octylisothiazolon, Propiconazol,
Iodpropinylbutylcarbamat, Methoxycarbonylaminobenzimidazol,
1,3,5-Triazin-Derivate, Methylisothiazolinon,
Benzisothiazolinon und Mischungen hiervon sein.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Dispersion, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass Siliciumdioxidpulver und mindestens eine kationenliefernde Verbindung in einer Menge zwischen 0,001 und 0,1 mg kationenliefernde Verbindung/m<sup>2</sup>

Siliciumdioxid-Oberfläche in einem wässerigen Medium unter Bewegung in Kontakt gebracht werden.

Unter Bewegung in Kontakt bringen ist zum Beispiel Rühren oder Dispergieren zu verstehen. Zur Dispergierung eignen sich zum Beispiel Dissolver, Zahnradscheibe, Rotor-Stator-Maschinen, Kugelmühlen oder Rührwerkskugelmühlen. Höhere Energieeinträge sind mit einem Planetenkneter/-mixer möglich. Die Wirksamkeit dieses Systems ist jedoch mit einer ausreichend hohen Viskosität der bearbeiteten

Mischung verbunden, um die benötigten hohen Scherenergien zum Zerteilen der Teilchen einzubringen. Mit Hochdruckhomogenisatoren können wässerige Dispersionen mit Aggregatgrößen in der Dispersion von kleiner als 200 nm erhalten werden.

15 Bei diesen Vorrichtungen werden mindestens zwei unter hohem Druck stehende vordispergierte Suspensionsströme über eine Düse entspannt. Beide Dispersionsstrahlen treffen exakt aufeinander und die Teilchen mahlen sich selbst. Bei einer anderen Ausführungsform wird die Vordispersion ebenfalls 20 unter hohen Druck gesetzt, jedoch erfolgt die Kollision der Teilchen gegen gepanzerte Wandbereiche. Die Operation kann beliebig oft wiederholt werden um kleinere Teilchengrößen zu erhalten.

Das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen
Dispersion kann so ausgeführt werden, dass die
kationenliefernde Verbindung, in fester Form oder als
wässerige Lösung, zu einer wässerigen Dispersion von
Siliciumdioxid gegeben wird.

Es kann auch so ausgeführt werden, dass das

Siliciumdioxidpulver auf einmal oder portionsweise zu einer wässerigen Lösung der kationenliefernden Verbindung gegeben wird.

Weiterhin ist es möglich das Siliciumdioxidpulver und die kationenliefernde Verbindung gleichzeitig, portionsweise oder kontinuierlich, in die flüssige Dispersionsphase eingetragen wird.

5 Unter gleichzeitig ist hierbei auch zu verstehen, dass das Siliciumdioxidpulver und die kationenliefernde Verbindung in Form einer physikalischen oder chemischen Mischung bereits vorgemischt sein können.

Ein solches Pulver, bei dem mindestens eine

kationenliefernde Verbindung und Siliciumdioxidpulver

vorliegt und wobei der Anteil der kationenliefernden

Verbindung, gerechnet als Oxid, zwischen 0,001 und 0,1 mg

kationenliefernde Verbindung /m² Siliciumdioxid-Oberfläche

liegt, ist ein weiterer Gegenstand der Erfindung.

- Eingeschlossen sind typische Verunreinigungen seitens der Ausgangsstoffe und durch die Herstellung eingeschleppte Verunreinigungen. Der Anteil der Verunreinigungen liegt bei kleiner als 1 Gew.-%, gewöhnlich bei kleiner als 0,1 Gew.-%.
- 20 Bevorzugt kann die kationenliefernde Verbindung eine Aluminiumverbindung und das Siliciumdioxid ein pyrogen hergestelltes Siliciumdioxidpulver sein.

Das erfindungsgemäße Pulver lässt sich rasch in wässerige Medien einarbeiten.

Es kann im einfachsten Fall durch eine physikalische Mischung von Siliciumdioxidpulver und mindestens einer kationenliefernden Verbindung hergestellt werden.

Zweckmässigerweise werden dabei einzelne Gebinde vollständig verbraucht. Dadurch ist es nicht notwendig eine homogene Verteilung von Siliciumdioxid und kationenliefernder Verbindung vorliegen zu haben.

20

25

30

Das erfindungsgemäße Pulver kann weiterhin auch durch Aufsprühen mindestens einer im pH-Bereich < 6 löslichen oder durch chemische Reaktion im pH-Bereich < 6 kationenliefernde Verbindung auf Siliciumdioxidpulver erhalten werden. Das Aufsprühen der Lösung der kationenliefernden Verbindung kann in beheizten Mischern und Trocknern mit Sprüheinrichtungen kontinuierlich oder ansatzweise durchgeführt werden. Geeignete Vorrichtungen können zum Beispiel sein: Pflugscharmischer, Teller-, Wirbelschicht- oder Fliessbetttrockner.

Die Lösung der kationenliefernde Verbindung kann mit einer Ultraschall-Düse aufgesprüht bzw. vernebelt werden. Gegebenenfalls kann der Mischer auch beheizt werden.

Weiterhin kann das erfindungsgemäße Pulver durch Abscheiden von Dampf eines kationenliefernde Verbindung, beispielsweise Aluminiumchlorid, in einem Wirbelbett oder Mischer erhalten werden.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Dispersion zum chemisch-mechanischen Polieren von Metalloberflächen, insbesonders zum Polieren von Kupferoberflächen, zur Herstellung von ink-jet-Papieren, für Gelbatterien, zur Klärung/Schönung von Wein und Fruchtsäften, für wasserbasierende Dispersionsfarben zur Verbesserung des Schwebeverhaltens der Pigmente und Füllstoffe und zur Erhöhung der Kratzfestigkeit, Verbesserung der Stabilität und der "Schwärze" von Rußdispersionen für Ink-Jet-Tinten, Stabilisierung von Emulsionen und Dispersionen im Biozid-Bereich, als Verstärker bei Naturlatex und synthetischen Latices, zur Herstellung von Latex/Gummi Artikeln wie Handschuhen, Kondomen, Baby-Schnullern oder Schaumgummi, im Sol-Gel-Bereich, zur Beseitigung von Oberflächenklebrigkeiten (Antiblocking), zur Erzielung eines Antirutscheffektes (Antislip) bei Papier und Kartonagen, zur Verbesserung der

Rutschfestigkeit, zur Herstellung optischer Fasern, zur Herstellung von Quartzglas.

Es ist überraschend, dass eine mit einer kationenliefernden Verbindung in Kontakt gebrachte Siliciumdioxid-Dispersion im sauren Bereich gute Stabilität zeigt und gleichzeitig die Oberfläche der Siliciumdioxidpartikel ihre negative Oberflächenladung beibehält beziehungsweise sogar verstärkt.

- Der Mechanismus dieser Stabilisierung ist noch nicht

  geklärt. Es muß jedoch ein anderer sein als der in

  WO 00/20221 beschriebene. Hier werden

  Siliciumdioxidpartikel komplett durch positiv geladene
  Aluminiumspezies umgeladen, und die Partikel erhalten
  dadurch eine positiv geladene Hülle.
- Der Mechanismus muß auch ein anderer sein als in
  US 2,892,797 beschrieben. Hier wird ein negatives geladenes
  Metallation in die Oberfläche eines Siliciumdioxidpartikels
  eingebaut. Die so veränderten Partikel weisen zwar, wie die
  Partikel in der erfindungsgemäßen Dispersion, eine negative
  Oberflächenladung auf, zeigen im sauren pH-Bereich jedoch
  eine geringe Stabilität.

#### Beispiele

#### Analysenverfahren

Das Zeta-Potential wird bestimmt mit einem Gerät des Typs DT-1200 der Firma Dispersion Technology Inc., nach dem CVI-Verfahren.

Die Viskosität der Dispersionen wurde mit einem Rotations-Rheometer der Firma Physica Model MCR 300 und dem Meßbecher CC 27 ermittelt, wobei bei Scherraten zwischen 0,01 bis 500 s<sup>-1</sup> und 23°C gemessen wird. Angegeben wird die Viskosität bei einer Schergeschwindigkeit von 1,28 s<sup>-1</sup>. Diese Schergeschwindigkeit liegt in einem Bereich in dem strukturviskose Effekte deutliche Auswirkungen zeigen.

Die Partikel-/Agglomeratgrößen wurden mit den Geräten LB 500 und LA 300, beide Fa. Horiba, oder einem Gerät Zetasizer 3000 HSa der Fa. Malvern bestimmt.

#### Dispergierung

15

20

Als Dispergiervorrichtungen wurden zum Beispiel ein Dissolver vom Typ Dispermat AE-3M, Fa. VMA-GETZMANN mit einem Dissolverscheibendurchmesser von 80 mm oder ein Rotor/Stator-Dispergieraggregat vom Typ Ultra-Turrax T 50 der Firma IKA-WERKE mit den Dispergierwerkzeugen S50N - G45G verwendet. Bei Verwendung von Rotor-Stator-Geräten wird der Ansatzbehälter auf Raumtemperatur gekühlt.

Die Dispergierung kann auch mittels einer Hochenergiemühle

25 durchgeführt werden. Für Ansätze mit je 50 kg

Siliciumdioxidpulver wurden in einem 60 l EdelstahlAnsatzbehälter ein Teil des VE-Wassers vorgelegt. Mit Hilfe
eines Dispergier- und Saugmischers der Firma Ystrahl Typ

Conti-TDS 3 wird die entsprechende Menge Aerosil-Pulver

30 eingesaugt und grob vordispergiert. Während des

Pulvereintrages wird durch Zugabe von Natronlauge und
Aluminiumchloridlösung ein pH-Wert von 3,5 +- 0,3 gehalten.

Nach dem Pulvereintrag wird die Dispergierung mit der Conti TDS 3 (Statorschlitzbreite von 4 mm) bei geschlossenem Saugstutzen und maximaler Drehzahl vervollständigt. Durch Zugabe von weiterer Natronlauge wurde vor der Rotor/Stator-Dispergierung ein pH von 3,5 eingestellt, der sich auch nach einer 15 minütigen Dispergierung nicht verändert hat. Durch Zugabe der restlichen Wassermenge wurde eine SiO2-Konzentration von 20 Gew.-% eingestellt. Diese Vordispersion wird mit einer Hochenergiemühle, Typ Ultimaizer System, Firma Sugino Machine Ltd., Modell HJP-25050, bei einem Druck von 250 MPa und einem Diamatdüsendurchmesser von 0,3 mm und zwei Mahl-Durchgängen vermahlen.

#### 15 Chemikalien

20

30

Als Silicimdioxidpulver wurden die Aerosiltypen 50,90,200 und 300 der Fa. Degussa AG eingesetzt. Als wasserlösliche Aluminiumverbindung wurde  $AlCl_3$  in Form des Hexahydrates eingesetzt. Zwecks leichterer Dosierung und Homogenisierung wurde eine 1 gewichtsprozentige Lösung, bezogen auf  $Al_2O_3$ , verwendet. Für pH-Korrekturen wurde eine 1 N NaOH-Lösung oder eine 1N HCl-Lösung verwendet.

Um die Dispersionen bezüglich ihrer Viskosität vergleichen zu können wird gegebenenfalls durch Zugabe von weiterer 1N NaOH ein einheitlicher pH-Wert von 3,5 eingestellt.

#### Dispersionen

Die unterschiedlichen Ansatzgrößen und die Eigenschaften der erhaltenen Dispersionen sind Tabelle 1 und 2 zu entnehmen.

#### Beispiel 1a (Vergleichsbeispiel)

100 g Aerosil 50 (ca. BET-Oberfläche 50 m²/g) wurden mittels eines Dissolvers bei einer Einstellung von ca. 1800 U/min portionsweise in 385 g VE-Wasser eingearbeitet. Dabei resultierte ein pH-Wert von 3,5. Anschliessend wurden die noch fehlenden 15 g VE-Wasser zum Erzielen einer 20 prozentigen Dispersion hinzugegeben und nachfolgend 15 Minuten bei 2000 U/min und 15 min mittels eines Ultra Turrax bei ca. 5000 U/min dispergiert.

#### 10 Beispiele 1b-g

100 g Aerosil 50 wurden mittels eines Dissolvers bei einer Einstellung von ca. 1800 U/min in 385 g VE-Wasser und 1,25 g einer 1 gewichtsprozentigen, wässerigen Aluminiumchloridlösung (bezogen auf Aluminiumoxid)
15 portionsweise eingearbeitet. Dabei resultierte ein pH-Wert von 3,4. Er wurde durch Zugabe von 0,7 g 1N NaOH auf pH 3,5

eingestellt. Nun wurden noch die fehlenden 13,1g Wasser zum Erzielen einer 20 gewichtsprozentigen Dispersion hinzugegeben und nachfolgend 15 Minuten bei 2000 U/min und 20 15 min mit einem Ultra Turrax bei ca. 5000 U/min dispergiert.

Die Beispiele 1c-g wurden analog 1b durchgeführt.

#### Beispiel 2a (Vergleichsbeispiel)

25 100 g Aerosil 90 wurden mittels eines Dissolvers bei einer Einstellung von ca. 1800 U/min portionsweise in 370 g VE-Wasser eingearbeitet und 15 Minuten bei 2000 U/min nachdispergiert. Anschließend wird der pH-Wert mit 1N HCl auf 3,5 eingestellt, und 15 Minuten mit einem Ultra Turrax 30 bei ca. 5000 U/min dispergiert. Anschliessende restliches Zugabe von Wasser, um eine 20 gewichtsprozentige Dispersion zu erhalten, und erneute Einstellung des pH-Wertes auf 3,5.

#### Beispiel 2b

100 g Aerosil 90 wurden abwechselnd portionsweise mittels eines Dissolvers bei einer Einstellung von ca. 1800 U/min in 370 g VE-Wasser eingearbeitet und bei einer Einstellung von ca. 2000 U/min nachdispergiert. Anschliessend wurden unter Dispergierung mit einem Ultra Turrax bei ca. 5000 U/min 2,50 g einer 1 gewichtsprozentigen Lösung (bezogen auf Aluminiumoxid) von Aluminiumchlorid zugegeben und 15 Minuten dispergiert. U/min und 15 min mit einem Ultra Turrax bei ca. 5000 U/min dispergiert. Nachfolgend wurden 26,3 g VE-Wasser und 1,24 g 1N NaOH hinzugegeben um eine 20 gewichtsprozentige Dispersion mit einem pH-Wert von 3,5 zu erhalten.

### Beispiel 3a (Vergleichsbeispiel)

15 Es wurden 250 g VE-Wasser und 20 g einer 1
gewichtsprozentigen, wässerigen Aluminiumchloridlösung
(bezogen auf Aluminiumoxid) vorgelegt. Mittels eines
Dissolvers wurde portionsweise Aerosil 90 zugegeben. Dabei
wurde der pH-Wert auf 3,5 gehalten. Nach Zugabe von ca. 40
20 g Aerosil 90 Pulver verdickte die Dispersion sehr stark und
es war keine weitere Zugabe mehr möglich war.

#### Beispiele 3b,3c

100 g Aerosil 90 wurden mittels eines Dissolvers in 250 g
VE-Wasser eingearbeitet und 10 g einer 1 Gew.-%igen,
25 wässerigen Aluminiumchloridlösung (bezogen auf
Aluminiumoxid) von und 1N NaOH abwechselnd portionsweise
zugegeben, so dass der pH-Wert zwischen 3,3 und 4,2 lag.
Anschliessend wurden mittels eines Ultra-Turrax bei 5000
U/min abwechselnd, portionsweise weitere 100g Aerosil 90
30 und weitere 10 g einer 1 gewichtsprozentigen
Aluminiumchloridlösung (bezogen auf Aluminiumoxid) und
soviel 1N NaOH zugegeben, dass der pH-Wert am Ende der
Zugabe bei 3,5 lag.
Im Beispiel 3c wurde ein pH-Wert von 4,0 eingestellt.

# Beispiel 4 (Vergleichsbeispiel)

50 g Aerosil 90 (wurden mittels eines Dissolvers bei einer Einstellung von ca. 1800 U/min portionsweise in 350 g VE-Wasser eingearbeitet und 15 Minuten bei 2000 U/min nachdispergiert. Anschliessend wurden unter Dispergierung mit einem Ultra Turrax bei ca. 5000 U/min 100 g einer 1 gewichtsprozentigen Lösung (bezogen auf Aluminiumoxid) von Aluminiumchlorid zugegeben und 15 Minuten dispergiert und der pH-Wert von 2 mit 30%iger Natronlauge auf einem pH-Wert von 3,5 gebracht.

# Beispiele 5

10

Beispiel 5a wurde analog zu 2a durchgeführt. Die Beispiele 5b-d wurden analog 2b durchgeführt. Für die Beispiele 5e-g wurde ca. 100 ml der Dispersion des Beispiels 5d tropfenweise mit 30%iger Natronlauge auf die in der Tabelle 2 genannten pH-Werte gebracht, mit einem Magnetrührer ca. 5 Minuten homogenisiert und jeweils das Zeta-Potential gemessen.

#### Beispiele 6

Beispiel 6a wurde analog zu 2a durchgeführt. Die Beispiele 6b-d wurden analog 2b durchgeführt.

Fig. 1 zeigt das Zeta-Potential in mV (♦) und die
 Viskosität in mPas (o) der Beispiele 1a-g in Abhängigkeit
 von mg Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/m<sup>2</sup> SiO<sub>2</sub>-Oberfläche.

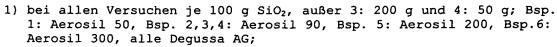
## Beispiel 7 - Pulverherstellung

In einem 20 1 Lödige Mischer werden 500 g
Siliciumdioxidpulver (Aerosil 200, Fa. Degussa) vorgelegt.
Bei einer Drehzahl 250 upm werden 20 g einer 5
5 gewichtsprozentigen (bezogen auf Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
Aluminiumchloridlösung mit einer Sprühleistung von ca. 100
ml/h innerhalb von 10 - 15 min. aufgebracht. Das Pulver
weist 0,01 mg Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/m<sup>2</sup> Siliciumdioxidoberfläche, eine BETOberfläche von 202 m<sup>2</sup>/g und eine Stampfdichte von ca. 60
10 g/l auf. Der Wassergehalt beträgt ca. 4% und kann, falls
gewünscht, durch Beheizen des Wischers oder Nachtrocknen im
Trockenschrank, Drehrohr, Wirbelbett reduziert werden. Eine
wässerige Dispersion (20 Gew.-%) weist einen pH-Wert von
2,6 auf.



Tabelle 1: Wässerige Aerosil-Dispersionen(1)

Beispiel	BET SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (2)	Vorlage	Summe	1N NaOH
			VE-H <sub>2</sub> O	VE-H <sub>2</sub> O	
	[m2/g]	[mg]	[g]	[g]	[g]
la	50	0	375	400	-
1b	50	12,5	375	398,1	0,7
1c	50	25	375	395,8	1,7
1d	50	50	. 375	393,1	1,9
1e	50	75	375	389,1	2,0
1f	50	100	375	387,9	2,1
1g	50	200	375	376,8	2,5
2a	90	0	370	399,8	0,2(3)
2b	90	25	370	396,3	1,2
2c	90	100	370	385,0	5,0
2d	90	200	370	370,9	9,1
3a	90	200	250	_	_
3b	90	200	250	268,8	11,2
3c	90	200	250	268,3	11,7
4	90	1000	350	_	7 4)
5a	200	0	360	399,9	0,1(3)
5b	200	25	360	396,0	1,5
5c	200	100	360	382,9	7,1
5d	200	200	360	367,2	12,8
5e	200	200	360	367,2	12,5 5)
5f	200	200	360	367,2	12,5 5)
5g	200	200	360	367,2	12,5 <sup>5)</sup>
6a	300	0	330	399,8	0,2(3)
6b	300	200	330	368,6	11,4
6c	300	300	330	352,0	18,0
6d	300	400	330	331,2	28,8



<sup>5 2)</sup> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> eingesetzt als AlCl<sub>3</sub>;

<sup>3) 1</sup>N HCl anstelle von 1N NaOH;

<sup>4) 30%-</sup>ige Natronlauge;

<sup>5)</sup> zusätzlich einige Tropfen 30%ige Natronlauge, um den entsprechenden pH-Wert in Tabelle 2 zu erreichen

Tabelle 2: Analytische Daten der Dispersionen (1)

Beispiel	Gehalt	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /SiO <sub>2</sub>	pH der	Zeta-	Visko-
	SiO <sub>2</sub>		Dispersion	Potential	sität <sup>(2)</sup>
	[Gew. %]	$[mg/m^2]$		[mV]	[mPas]
la	20	0	3,6	-0,8	1142
1b	20	0,0025	3,5	-9,8	846
1c	20	0,0050	3,4	-14,2	50
1d	20	0,0100	3,3	-15,0	55
1e	20	0,0150	3,4	-14,4	104
1f	20	0,0200	3,0	-5,3	60
1g	20	0,0400	3,1	-3,9	970
2a	20	0	3,3	-0,5	246
2b	20	0,0028	3,2	-10,0	95
2c	20	0,0111	3,1	-9,9	40
2d	20	0,0222	3,0	-6,5	82
3a	(3)	0,0111	_	_	_
3b	40	0,0111	3,2	-11,4	205
3c	40	0,0111	4,0	-13,3	n.b. (4)
4	10	0,222	3,3	+ 25	n.b.
5a	20	0	3,5 3	-0,43	(5)
5b	20	0,0013	3,4	-4,1	1080
5c	20	0,0050	3,0	-6,2	672
5d	. 20	0,0100	3,1	-6,3	864
5e	20	0,0100	3,4	-7,75	n.b.
5f	20	0,0100	5,0	-9,5	n.b.
5g	20	0,0100	6,0	-11,3	n.b.
ба	20	0	-	_	(5)
6b	20	0,0067	3,3	-6,6	1520
6c	20	0,0100	3,3	-6,7	537
6d	20	0,0133	3,4	-5,2	1160



- gemessen nach einer Woche;
   Scherrate von 1,28 s<sup>-1</sup>;
- 3) keine 40 prozentige Dispersion herstellbar;4) n.b. = nicht bestimmt;
- 5) Dispersion geliert

25

## Patentansprüche:

- 1. Wässerige Dispersion enthaltend Siliciumdioxidpulver mit einem Gehalt an Siliciumdioxid von 10 bis 60 Gew.-%, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Dispersion in einem pH-Bereich zwischen 2 und 6 stabil ist,
  - die Dispersion zusätzlich mindestens eine Verbindung enthält, die in wässeriger Lösung im pH-Bereich zwischen 2 und 6 wenigstens teilweise in Form mehrwertiger Kationen löslich ist und diese in einer silicatischen Umgebung als anionischer Bestandteil der Partikeloberfläche des Silciumdioxidpulvers stabil sind,
- das Verhältnis der kationenliefernden Verbindung
  und der Oberfläche des Siliciumdioxides zwischen
  0,001 und 0,1 mg kationenliefernde Verbindung/m²
  Siliciumdioxid-Oberfläche liegt, wobei die
  kationenliefernde Verbindung als Oxid berechnet ist
  und
  - das Zetapotential der Dispersion Werte kleiner Null oder gleich Null aufweist.
  - Wässerige Dispersion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die kationenliefernde Verbindung eine amphotere Verbindung mit Be, Zn, Al, Pb, Fe oder Ti als Kation, und Mischungen dieser Verbindungen umfasst.
  - 3. Wässerige Dispersion nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, die amphotere Verbindung eine Aluminiumverbindung ist.

25

- 4. Wässerige Dispersion nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Silciumdioxidpulver ein pyrogen hergestelltes Siliciumdioxidpulver ist.
- 5. Wässerige Dispersion nach Anspruch 4, dadurch
   5 gekennzeichnet, dass die BET-Oberfläche zwischen 5 und 600 m²/q liegt.
  - 6. Wässerige Dispersion nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ihr pH-Wert zwischen 3 und 5 liegt.
- 7. Wässerige Dispersion nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zur pH-Wert-Regulierung Säuren, bevorzugt Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, C1-C4-Carbonsäuren, oder Basen, bevorzugt Alkalihydroxide, Ammoniak, Ammoniumsalze oder Amine eingesetzt werden.
  - 8. Wässerige Dispersion nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ihre Viskosität bei einer Scherenergie von 1,28 s<sup>-1</sup> mindestens 10% kleiner ist, als die Viskosität einer Dispersion gleicher Zusammensetzung, jedoch ohne kationenliefernde Verbindung.
  - 9. Wässerige Dispersion nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Agglomerate mit einer Größe von mehr als 1 µm mindestens 50%, niedriger ist, als bei einer Dispersion gleicher Zusammensetzung, jedoch ohne kationenliefernde Verbindung.
  - 10. Wässerige Dispersion nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere
     30 Sekundärpartikelgröße des Siliciumdioxidpulvers kleiner 200 nm ist.

20

25

30

- 11. Wässerige Dispersion nach den Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie Konservierungsstoffe enthält.
- 12. Verfahren zur Herstellung der wässerigen Dispersion gemäß den Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass Siliciumdioxidpulver und mindestens eine kationenliefernde Verbindung in einer Menge zwischen 0,001 und 0,1 mg kationenliefernde Verbindung/m² Siliciumdioxid-Oberfläche in einem wässerigen Medium unter Bewegung in Kontakt gebracht werden.
  - 13. Verfahren zur Herstellung der wässerigen Dispersion nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die kationenliefernde Verbindung, in fester Form oder als wässerige Lösung, zu einer wässerigen Dispersion von Siliciumdioxid gegeben wird.
  - 14. Verfahren zur Herstellung der wässerigen Dispersion nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Siliciumdioxidpulver auf einmal oder portionsweise zu einer wässerigen Lösung der kationenliefernde Verbindung gegeben wird.
  - 15. Verfahren zur Herstellung der wässerigen Dispersion nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass Siliciumdioxidpulver und kationenliefernde Verbindung gleichzeitig, portionsweise oder kontinuierlich, in die flüssige Dispersionsphase eingetragen wird.
  - 16. Pulver bestehend aus mindestens einer kationenliefernden Verbindung und Siliciumdioxidpulver, wobei der Anteil der kationenliefernden Verbindung, gerechnet als Oxid, zwischen 0,001 und 0,1 mg kationenliefernde Verbindung/m² Siliciumdioxid-Oberfläche liegt.
  - 17. Pulver nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die kationenliefernde Verbindung eine

Aluminiumverbindung und das Siliciumdioxid ein pyrogen hergestelltes Siliciumdioxidpulver ist.

- 18. Verwendung der Dispersion gemäß den Ansprüchen 1 bis 11 zum chemisch-mechanischen Polieren von
- Metalloberflächen, insbesonders zum Polieren von Kupferoberflächen, zur Herstellung von ink-jet-Papieren, für Gelbatterien, zur Klärung/Schönung von Wein und Fruchtsäften, für wasserbasierende Dispersionsfarben zur Verbesserung des
- Schwebeverhaltens der Pigmente und Füllstoffe und zur Erhöhung der Kratzfestigkeit, Verbesserung der Stabilität und der "Schwärze" von Rußdispersionen für Ink-Jet-Tinten, Stabilisierung von Emulsionen und Dispersionen im Biozid-Bereich, als Verstärker bei
- Naturlatex und synthetischen Latices, im Sol-GelBereich, zur Beseitigung von Oberflächenklebrigkeiten
  (Antiblocking), zur Erzielung eines Antirutscheffektes
  (Antislip) bei Papier und Kartonagen, zur Verbesserung
  der Rutschfestigkeit, zur Herstellung optischer Fasern,
- 20 zur Herstellung von Quartzglas.

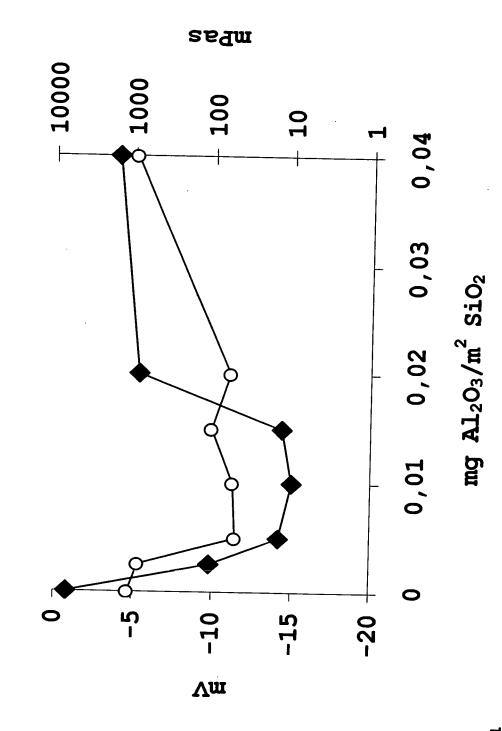


#### Zusammenfassung

# Stabilisierte, wässerige Siliciumdioxid-Dispersion

Wässerige Dispersion enthaltend Siliciumdioxidpulver, welche in einem pH-Bereich zwischen 2 und 6 stabil ist, die eine in diesem pH-Bereich wenigstens teilweise lösliche kationenliefernde Verbindung enthält und deren Zetapotential Werte kleiner Null oder gleich Null aufweist. Sie wird hergestellt indem Siliciumdioxidpulver und mindestens eine kationenliefernde Verbindung in einem wässerigen Medium unter Bewegung in Kontakt gebracht werden. Die Dispersion kann zum chemisch-mechanischen Polieren von Metalloberflächen verwendet werden.





Fig